EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59208756

PUBLICATION DATE

27-11-84

APPLICATION DATE

12-05-83

APPLICATION NUMBER

58083188

APPLICANT:

SONY CORP;

INVENTOR: KAJIYAMA YUJI;

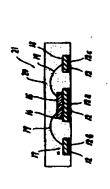
INT.CL.

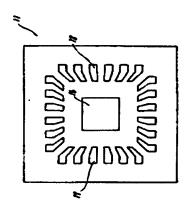
H01L 23/12 H01L 21/56 H01L 23/48

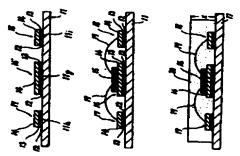
TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE







ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

> CONSTITUTION: Au plating 12 of 1 um thickness, Ni plating 13 of 1 um thickness and Au plating 14 of 3 µm are laminated on an Fe substrate 11 of 35 µm thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl₃ solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—208756

©Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56 23/48 識別記号 庁内整理番号 7357—5 F

7738-5F 7357-5F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60半導体装置のパツケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

②出 願昭58(1983)5月12日

危発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑩発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

郊発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

①出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

仍代理 人 弁理士 土屋勝

外2名

114 M SE

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

選択エッチング可能な材料から成る基板上に半 源体装置を戦配し、接続用ワイヤを上記半導体装 能に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極 で上記基板の外部電極接続部位に接続し、次い で上記基板上において上記半導体装置及び上記接 説用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上 記基板をエッチング除去することを特徴とする半 事体装置のパッケージの製造方法。

5. 光明の詳細な説明

商業上の利用分野

本務明は、半導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

従来、ブリント 据板上の突装密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電極をプリント基 板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

とのような従来のブラスチックタイプのチップャヤリアタイプパッケージの構造を第1図に示す。 このパッケージ(1)は、銅箔製の電径(2)が予め形成されているブリント基板(3)上に半導体装置を構成 するチップ(4)を報道し、ワイヤポンデイング法により上記チップ(4)と上記電徳(2)の一端とを Auの細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエポキシ樹脂を簡下させて使化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 遊板(3)とによつて 囲まれている。 これらの樹脂層(6)及びブリント 遊板(3)の 熱抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に 放放するとができない。即ち、 このパッケージ(1)は 放放するという欠点を消している。 また上の 似状のエボキシ 樹脂を適下する 際に、 微量の の 能が の たい かも 高速で 順下する ことが 髪してい の たい が していないという 欠点を 有している。 は 他に 適 していないという 欠点を 有している。

一方、上述のチンプキャリアタイプパンケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリアタイプパッケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が染ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に致けられかつ上記接機用ワイヤが 接続されているものでもよい。

災施例

以下本勢明に係る半級体装置のパッケージの製造方法の実際例にづき図面を参照しながら説明する。

第2A図~第2D図は本発明の第1 実施例による半導体装置のバッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A間から工程原に説明する。

まず 第 2 A 図において、 厚さ 3 5 (μ) の Fe 製の 語板 (1) の 上に、 厚さ 1 (μ) の Au 層(2)、 具さ 1 (μ) の Ni 層(3) 及び 厚さ 3 (μ) の Au 層(4) を 照 次メッキして、 半 海 体 整 健 を 構成 する テップ (5) の 報 世 部 (6) 及び 外 部 電 被 部 (7) (8) の それ ぞれ を 上 記 茲 板 (1) の 所 定 の チップ 載 體 部 位 (11g) 及び 外 部 気 係 な い 部 付 (11h) (11h) の それ ぞれ に 数 け る。 第 2 小形化できるという利点を有するが、テップが倒脂層によつて完全に覆われているため熱放散性が良好でないこと、テープを用いているために特殊な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放像性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。

特開昭59-208756(3)

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント 括板上に実装する場合には、第2D図に示す上紀外部電極面 (12b) (12c) をプリント 芸板上の非体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第 1 実施例の熱放散面 (12a) は、その動作時においてチップ (13 から発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ (13 から発生する熱は金属製のチップ 戦世部(13 を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面 (12 a) から放きされることによつて効果的に独立される。しかし、より効果的にチップ (13 の発生熱を除去するためには、放散面 (12 a) に押し当てて空帝により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第 1 実施例のパンケージ 20は第 2 A 図〜 第 2 D 図に示すような簡単な工程によつて作るこ

完成させることができる。このように上記のエッチングによつてチップ教散部領及び外部電極部のがいるの下部に上記アンダーカット部(11a)~(11f)が形成されるので、これらの部分に樹脂が心で、はりつで、これらの光が形成される。 従行の光が形成される。 では、1500円ので、これらの光がでは、1500円ので、上記チップ教のとなるので、上記チップ教のは、1500円のがいから、1500円ので、1500円ので、1500円のでは、1500円のでは、1500円のでは、1500円のでは、1500円のでは、1500円のでは、1500円のでは、1500円ので、1500円のでは1500円のでは1500円ので

第5A四~第5C図は本発明の第2実施例による半導体基置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5A図から工程版に 説明する。

ますポ 5 A 図において、厚さる 5 (#)の Cu

なお上述の第1実施例において、第2A凶に示す場合と同様にテップ戦置部はB及び外部包種部はBを設けた後に、基板はDの上面を既述の FeCℓs 格 後を用いて僅かにエッテングすることにより、第4A図に示すようにテップ戦置部はB及び外部電極部の下部の基板はDにアンダーカット部(11a)~(111)を形成し、次に第2B図~第2D図と間様な方法によつで第4B図に示すパッケーシぬを

製の基板(1)の上面に公知のフォトレジストを適布 した後に所定のパターンニングを行う。次いで Cu のみを選択的にエッチングするエッチング散、例 えば既述の FeCℓ, 溶液を用いて上配基板(I)の表面 を催かにエッチングすることによつて、上記載板 (I)の表面にテップ製置部位 (11g)及び外部電視接 統部位 (11k) (11i) をそれぞれ形成する。上紀フ オトレジストを除去した後に第5B図において、 楽1実施例と同様に、上記チップ敷置部位 (11g) にハンダ屠凶を介してテップ吗を数量した後、ワ イャポンディング法によつてこのテップQSと上記 外部電板接続部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Agの 訓線から成るワイヤ(19)で接続する。なお本実施例 においては、後述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。次 に第1実施例と同様に樹脂モールド層のを上記基 板(ロ)上に形成する。次に上記蓋板(ロ)を第1矢施例 と间様な方法でエッチング除去してパッケージ24 を完成させる。上記エッチングにより貸出された ワイヤ(19の端部が外部電極部(17)間となり、またハ

ンダ阏띯の下順が熱放散而 (23a) となる。

上述のようにして完成されたパッケージ24をブ リント 虚振上に火装する場合には、第1 実施例と |川機に、消5C凶に示す上記外部電極部 OT 0.08 をブ リント店板上の将体パタンに直接ハンダ付けして 接続すればよい。このことから明らかなように、 本央絶例においてはワイヤ門の強部をそのまま外 邵惟俊邵明祖として用いるために、ワイヤ個の猛 を晩述のように大きくするのが好ましい。 なお熱 放散m (23a)の機能は第1実施例と同様である。

上述の項2実施例のパッケージは、第1実施 例のパッケージ叫と異なつて、フォトレジストエ 保及びエッチング工程によつて基板 (I) に設けられ た外部戦極後続他位 (11h) (11i) にワイヤロを復 桜桜説するようにしているので、第1次館例のバ ツケージ211におけるAu 暦0200及びNi 暦03を形 成する必要がない。上紀のフォトレジスト工程及 びエンナング工程は第1実施例のパッケージので 用いたメッキ工程よりもさらに傷便である。また これらのフォトレンスト工程及びエッチング工程

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッチング後としては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの私合核を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のバッケージの製造方 **渋によれば、その物作時において半導体装置から** 発化する熱の放散性が良好でありかつ信頼性が高 い小形のパッケーシを、極めて匍促かつ安価な方。 **盗によつて自動的に製造することができる。**

4. 図回の領単な説明

沿1 凶は彼米のブラステンクタイプのチンプキ ャリアタイプパッケージの構造を示す断面図、第 2A四~弗2D四は本発明の無1契縮例による半 蘇体装置のパッケージの製造方法を説明するため の工模図、第3図は上配第2A図に示す工権終了 後の抗仮の平面図、第4A図及び第4B図は上記 沿1尖施例の変形例を示す上記第2A図~第2D 図と同様な図、第5A図~第5C図は本発明の線 2~1年何で てる半導体装置のパッケージの製造方

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、 1 偏のテップをテップ 湿 燈 部に 軟 健してこれを 樹 脂モールドする場合につき述べたが、造板上に多 数のテップ観世部を設け、それぞれのチップ敏假 郎に同一のチップを載躍して、これらのチップを 一体に樹脂モールドした袋に切断分離することに より、それぞれ1個のチップを有する同一のパッ ケージを多数個冏眸に作ることもできる。また祖 短のテップと、コンデンサや抵抗等の受迫業子と を恋板上に裁倣した後にこれらを一体に樹脂モー ルドすれば、程々の機能を有するパッケージを作 ることができると共に、回路案子の集積度の高い パッケージを作ることができるという利点がある。

上述の第1実施例の基板の材料は選択エッチン クが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよ く、また铒2実施例の蓄板の材料もFe 等の他の 金銭であつてもよい。第1実施例においてはさら に金編以外の材料、例えばポリイミドアミド系樹

なお凶面に用いた符号において、

(1)21/2220 パッケージ (4)(15 …… チップ

(5)なり ワイヤ

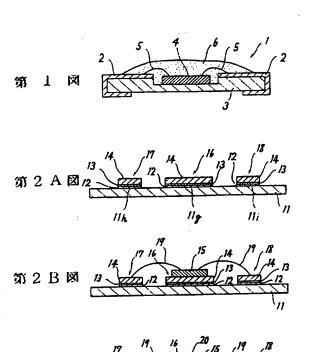
(11b)(11i) ····· 外部電極後続部位

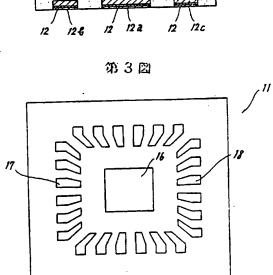
(mis) ------外部電極部 20 …… 松脂モールド暦

である。

± 理 畁 包 73

特開唱59-208756(5)





第5A図

第2D図

